

公益財団法人コスメトロジー研究振興財団

<http://www.cosmetology.or.jp/>

新年度公募要領

[http://www.cosmetology.or.jp/research\\_support/researchSupport3.html](http://www.cosmetology.or.jp/research_support/researchSupport3.html)

2017年度「コスメトロジー研究」助成研究の公募を5月8日（月）より受け付けております。

対象課題

化粧品及びそれに関連する基礎的分野の課題

- 1) 素材、物性に関する分野
- 2) 生体作用、安全性に関する分野
- 3) 精神、文化に関する分野で、一般研究（萌芽的研究、準備的研究も含む）

対象者

対象課題の研究に従事し、下記の人々の推薦を受けた者とする。

- (1) 教育機関の場合は所属長（学長または学部長、研究所長など）
- (2) (1) 以外の公的な機関・学会・団体の場合は代表者。

受付期間

平成29年5月8日（月）～平成29年7月10日（月）（申し込み必着）

応募様式などは案内サイト下部のリンクよりダウンロードして下さい。

過年度の採択例は以下をご参照下さい。

[http://www.cosmetology.or.jp/research\\_support/researchSupport2.html](http://www.cosmetology.or.jp/research_support/researchSupport2.html)